

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Микран»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Департамент информационно-измерительных систем</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Административно-управленческий отдел</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Научный отдел</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Отдел прикладной метрологии</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Отдел сервисной поддержки</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Отделение НИОКР. Конструкторско-технологический отдел</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Отделение НИОКР. Отдел СВЧ схемотехники. Группа разработки СВЧ узлов и МИС</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Отделение НИОКР. Отдел СВЧ схемотехники</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Отделение НИОКР. Отдел синтезаторов частот</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-

<i>Департамент информационно-измерительных систем. Отделение НИОКР. Отдел цифровой схемотехники. Группа по встроенному программному обеспечению</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Отделение НИОКР. Отдел цифровой схемотехники. Группа прикладного программного обеспечения</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Отделение НИОКР. Отдел цифровой схемотехники. Группа программирования ПЛИС</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Отделение НИОКР. Отдел цифровой схемотехники</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Отдел элементов СВЧ тракта</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Производственный отдел. Отдел производства КИА. Монтажный участок</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Производственный отдел. Отдел производства КИА. Участок калибровки. Испытательный участок</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Производственный отдел. Отдел производства КИА. Участок калибровки</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-

<i>Департамент информационно-измерительных систем. Производственный отдел. Отдел производства КИА. Участок настройки модулей</i>					
13-08-07-02-00-01. Начальник участка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	Департамент информационно-измерительных систем. Производственный отдел. Отдел производства КИА. Участок настройки модулей	<i>Выполнено декабрь 2017 г.</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	Департамент информационно-измерительных систем. Производственный отдел. Отдел производства КИА. Участок настройки модулей	<i>Выполнено декабрь 2017 г.</i>
13-08-07-02-00-02А. Инженер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	Департамент информационно-измерительных систем. Производственный отдел. Отдел производства КИА. Участок настройки модулей	<i>Выполнено декабрь 2017 г.</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	Департамент информационно-измерительных систем. Производственный отдел. Отдел производства КИА. Участок настройки модулей	<i>Выполнено декабрь 2017 г.</i>
13-08-07-02-00-03А (13-08-07-02-00-02А). Инженер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	Департамент информационно-измерительных систем. Производственный отдел. Отдел производства КИА. Участок настройки модулей	<i>Выполнено декабрь 2017 г.</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	Департамент информационно-измерительных систем. Производственный отдел. Отдел производства КИА. Участок настройки модулей	<i>Выполнено декабрь 2017 г.</i>
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Производственный отдел. Отдел производства КИА. Участок упаковки</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Производственный отдел. Отдел</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-

<i>дел производства ЭСТ. Участок СВЧ кабельных сборок</i>					
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Производственный отдел. Отдел производства ЭСТ. Участок элементов СВЧ тракта</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют				
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Производственный отдел. Планово-диспетчерская служба</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют				
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Производственный отдел. Планово-диспетчерская служба. Склад</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют				
<i>Департамент информационно-измерительных систем. Производственный отдел</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют				
<i>НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Испытательная лаборатория</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют				
<i>НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют				
<i>НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория GaN МИС</i>					
17-04-04-00-00-01. Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория GaN МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 о.б.</i>
	Шум: Организовать рациональную планировку оборудования в помещении. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория GaN МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 о.б.</i>

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория GaN МИС	<i>Вполнеично декабрь 2017</i>
НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория диодных МИС					<i>Вполнеично декабрь 2017</i>
17-04-03-00-00-01. Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория диодных МИС	<i>Вполнеично декабрь 2017</i>
	Шум: Организовать рациональную планировку оборудования в помещении. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория диодных МИС	<i>Вполнеично декабрь 2017</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория диодных МИС	<i>Вполнеично декабрь 2017</i>
17-04-03-00-00-02. Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория диодных МИС	<i>Вполнеично декабрь 2017</i>
	Шум: Организовать рациональную планировку оборудования в помещении. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория диодных МИС	<i>Вполнеично декабрь 2017</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория диодных МИС	<i>Вполнеично декабрь 2017</i>
17-04-03-00-00-03. Ведущий инженер	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория диодных МИС	<i>Вполнеично декабрь 2017</i>

	Шум: Организовать рациональную планировку оборудования в помещении. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория диодных МИС	<i>Возможна частично демонстр. 2017г С.Д.А.</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория диодных МИС	<i>Возможна демонстр. 2017г С.Д.А.</i>
НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория коммутационных МИС					<i>С.Д.А.</i>
17-04-02-00-00-02. Ведущий инженер	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория коммутационных МИС	<i>Возможна демонстр. 2017г С.Д.А.</i>
	Шум: Организовать рациональную планировку оборудования в помещении. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория коммутационных МИС	<i>Возможна демонстр. 2017г С.Д.А.</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория коммутационных МИС	<i>Возможна демонстр. 2017г С.Д.А.</i>
НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория усилий МИС					<i>С.Д.А.</i>
17-04-01-00-00-02. Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория усилий МИС	<i>Возможна демонстр. 2017г С.Д.А.</i>
	Шум: Организовать рациональную планировку оборудования в помещении. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория усилий МИС	<i>Возможна демонстр. 2017г С.Д.А.</i>

	чем месте средства индивидуальной защиты органов слуха				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория усилий МИС	Вполнено декабрь 2017 <i>Джон</i>
17-04-01-00-00-04. Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория усилий МИС	Вполнено декабрь 2017 <i>Джон</i>
	Шум: Организовать рациональную планировку оборудования в помещении. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория усилий МИС	Вполнено декабрь 2017 <i>Джон</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Конструкторско-технологический отдел СВЧ МИС. Лаборатория усилий МИС	Вполнено декабрь 2017 <i>Джон</i>
НПК «Микроэлектроника»	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок гермоводов					
17-02-06-00-00-01. Начальник участка гермоводов	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок гермоводов	Вполнено декабрь 2017 <i>Джон</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок гермоводов	Вполнено декабрь 2017 <i>Джон</i>
17-02-06-00-00-02А. Инженер-технолог	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок гермоводов	Вполнено декабрь 2017 <i>Джон</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок гермоводов	Вполнено декабрь 2017 <i>Джон</i>
17-02-06-00-00-03А (17-02-06-00-02А). Инженер-технолог	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок гермоводов	Вполнено декабрь 2017 <i>Джон</i>

	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок гермоводов	Выполнено декабрь 2017 <i>ДМ</i>
17-02-06-00-00-04А (17-02-06-00-00-02А). Инженер-технолог	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок гермоводов	Выполнено декабрь 2017 <i>ДМ</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок гермоводов	Выполнено декабрь 2017 <i>ДМ</i>
17-02-06-00-00-05А (17-02-06-00-00-02А). Инженер-технолог	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок гермоводов	Выполнено декабрь 2017 <i>ДМ</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок гермоводов	Выполнено декабрь 2017 <i>ДМ</i>
17-02-06-00-00-06А. Инженер-технолог	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок гермоводов	Выполнено декабрь 2017 <i>ДМ</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок гермоводов	Выполнено декабрь 2017 <i>ДМ</i>
17-02-06-00-00-07А (17-02-06-00-00-06А). Инженер-технолог	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок гермоводов	Выполнено декабрь 2017 <i>ДМ</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок гермоводов	Выполнено декабрь 2017 <i>ДМ</i>
НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров					
17-02-02-00-00-01. Начальник участка лазеров	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Выполнено декабрь 2017 <i>ДМ</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Выполнено декабрь 2017 <i>ДМ</i>
	Шум: Организовать рациональную планировку оборудования в помещении. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Выполнено декабрь 2017 <i>ДМ</i>
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок	Выполнено декабрь 2017 <i>ДМ</i>

				лазеров	
17-02-02-00-00-02. Ведущий инженер	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Выполнено декабрь 2017 <i>ДКУ</i>
	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Выполнено декабрь 2017 <i>ДКУ</i>
17-02-02-00-00-06А. Оператор лазерной установки	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Не выполнено декабрь 2017 <i>ДКУ</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Выполнено декабрь 2017 <i>ДКУ</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Выполнено декабрь 2017 <i>ДКУ</i>
17-02-02-00-00-07А (17-02-00-00-06А). Оператор лазерной установки	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Выполнено декабрь 2017 <i>ДКУ</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Выполнено декабрь 2017 <i>ДКУ</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Выполнено декабрь 2017 <i>ДКУ</i>
17-02-02-00-00-03А. Инженер-технолог	Шум: Организовать рациональную планировку оборудования в помещении. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Выполнено декабрь 2017 <i>ДКУ</i>
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Не выполнено декабрь 2017 <i>ДКУ</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Выполнено декабрь 2017 <i>ДКУ</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Выполнено декабрь 2017 <i>ДКУ</i>
17-02-02-00-00-04А (17-02-00-00-03А). Инженер-технолог	Шум: Организовать рациональную планировку оборудования в помещении. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Выполнено декабрь 2017 <i>ДКУ</i>

	слуха				
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Не выполнено декабрь 2017 Бур
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Выполнено декабрь 2017 Бур
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Выполнено декабрь 2017 Бур
17-02-02-00-00-05А (17-02-02-00-03А). Инженер-технолог	Шум: Организовать рациональную планировку оборудования в помещении. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Выполнено декабрь 2017 Бур
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Не выполнено Бур
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Выполнено декабрь 2017 Бур
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок лазеров	Выполнено декабрь 2017 Бур
НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии					
17-02-01-00-00-01. Начальник участка химии	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено частично Бур
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено декабрь 2017 Бур
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Не выполнено Бур
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено декабрь 2017 Бур

	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	
17-02-01-00-00-02А. Мастер участка	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено частично декабрь 2017 ДТУ
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено декабрь 2017 ДТУ
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Не выполнено ДТУ
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено декабрь 2017 ДТУ
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено декабрь 2017 ДТУ
17-02-01-00-00-03А (17-02-01-00-00-02А). Мастер участка	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено частично декабрь 2017 ДТУ
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено декабрь 2017 ДТУ
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Не выполнено ДТУ
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено декабрь 2017 ДТУ
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено декабрь 2017 ДТУ
17-02-01-00-00-04А. Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено частично декабрь 2017 ДТУ

		рабочей зоны			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Не выполнено ДОУ
17-02-01-00-00-05А (17-02-01-00-00-04А). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено частично декабрь 2017 ДОУ
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено декабрь 2017 ДОУ
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Не выполнено ДОУ
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено декабрь 2017 ДОУ
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено декабрь 2017 ДОУ
17-02-01-00-00-06А (17-02-01-00-00-04А). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено частично декабрь 2017 ДОУ
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено декабрь 2017 ДОУ
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Не выполнено ДОУ
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено декабрь 2017 ДОУ
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено декабрь 2017 ДОУ

				ХИМИИ	
17-02-01-00-00-07A (17-02-01-00-00-04A). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Вполнено частично декабрь 2017 <i>ДТУ</i>
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Вполнено декабрь 2017 <i>ДТУ</i>
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Не вполнено <i>ДТУ</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Вполнено декабрь 2017 <i>ДТУ</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Вполнено декабрь 2017 <i>ДТУ</i>
17-02-01-00-00-08A (17-02-01-00-00-04A). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Вполнено частично декабрь 2017 <i>ДТУ</i>
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Вполнено декабрь 2017 <i>ДТУ</i>
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Не вполнено <i>ДТУ</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Вполнено декабрь 2017 <i>ДТУ</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Вполнено декабрь 2017 <i>ДТУ</i>
17-02-01-00-00-09A (17-02-01-00-00-04A). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Вполнено частично декабрь 2017 <i>ДТУ</i>
	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздей-	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Произ-	

	жимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	ствия шума. Снижение уровня шума.		водственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Выполнено декабрь 2017 ДТУ</i>
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Не выполнено ДТУ</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Выполнено декабрь 2017 ДТУ</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Выполнено декабрь 2017 ДТУ</i>
17-02-01-00-00-10A (17-02-01-00-00-04A). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Выполнено частично декабрь 2017 ДТУ</i>
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Выполнено декабрь 2017 ДТУ</i>
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Не выполнено ДТУ</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Выполнено декабрь 2017 ДТУ</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Выполнено декабрь 2017 ДТУ</i>
17-02-01-00-00-11A (17-02-01-00-00-04A). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Выполнено частично декабрь 2017 ДТУ</i>
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Выполнено декабрь 2017 ДТУ</i>
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Не выполнено ДТУ</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Произ-	

	режимы труда и отдыха	процесса		водственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Выполнено декабрь 2017 ДЖ</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Выполнено декабрь 2017 ДЖ</i>
17-02-01-00-00-12А (17-02-01-00-00-04А). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Выполнено частично декабрь 2017 ДЖ</i>
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Выполнено декабрь 2017 ДЖ</i>
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Не выполнено ДЖ</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Выполнено декабрь 2017 ДЖ</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Выполнено декабрь 2017 ДЖ</i>
17-02-01-00-00-13А. Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Выполнено частично декабрь 2017 ДЖ</i>
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Выполнено декабрь 2017 ДЖ</i>
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Не выполнено ДЖ</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Выполнено декабрь 2017 ДЖ</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Выполнено декабрь 2017 ДЖ</i>
17-02-01-00-00-14А (17-02-01-00-00-13А). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовер-	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	<i>Выполнено частично</i>

	шенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		химии	декабрь 2017 ДТР
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено декабрь 2017 ДТР
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Не выполнено ДТР
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел ГИС. Участок химии	Выполнено декабрь 2017 ДТР
НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС					
17-03-06-00-00-01. Начальник лаборатории литографии, химии и электрохимии МИС	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено декабрь 2017 ДТР
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено настущее декабрь 2017 ДТР
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Не выполнено декабрь ДТР
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено декабрь 2017 ДТР
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено декабрь 2017 ДТР
17-03-06-00-00-02А. Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено декабрь 2017 ДТР

		рабочей зоны			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено частью декабрь 2017 ИИ
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Не выполнено ИИ
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено декабрь 2017 ИИ
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено декабрь 2017 ИИ
17-03-06-00-00-03А (17-03-06-00-02А). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено декабрь 2017 ИИ
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено частью декабрь 2017 ИИ
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Не выполнено декабрь 2017 ИИ
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено декабрь 2017 ИИ
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено декабрь 2017 ИИ
17-03-06-00-00-04А (17-03-06-00-02А). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено декабрь 2017 ИИ

	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	<i>Выполнено частиично декабрь 2017 ИИ</i>
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	<i>Не выполнено ИИ</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ИИ</i>
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ИИ</i>
17-03-06-00-00-05А (17-03-06-00-00-02А). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ИИ</i>
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	<i>Выполнено частиично декабрь 2017 ИИ</i>
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	<i>Не выполнено ИИ</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ИИ</i>
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ИИ</i>
17-03-06-00-00-06А (17-03-06-00-00-02А). Инженер-технолог	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ИИ</i>
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовер-	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ИИ</i>

	шенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		боратория литографии, химии и электрохимии МИС	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено частично декабрь 2017 ИГ
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Не выполнено ИГ
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено декабрь 2017 ИГ
17-03-06-00-00-07А (17-03-06-00-02А). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено декабрь 2017 ИГ
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено частично декабрь 2017 ИГ
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Не выполнено ИГ
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено декабрь 2017 ИГ
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено декабрь 2017 ИГ
17-03-06-00-00-08А (17-03-06-00-02А). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено декабрь 2017 ИГ
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено частично

	рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	шума.		лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	заполнено 2017 ФГ
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	не выполнено ФГ
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	заполнено декабрь 2017 ФГ
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	заполнено декабрь 2017 ФГ
17-03-06-00-00-09А (17-03-06-00-02А). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	заполнено декабрь 2017 ФГ
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	заполнено декабрь 2017 ФГ
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	не выполнено ФГ
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	заполнено декабрь 2017 ФГ
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	заполнено декабрь 2017 ФГ
17-03-06-00-00-10А (17-03-06-00-02А). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	заполнено декабрь 2017 ФГ
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуаль-	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	заполнено декабрь 2017 ФГ

	ной защиты органов слуха			электрохимии МИС	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Не начато И
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Вполне декабрь 2016 И
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Вполне декабрь 2017 И
17-03-06-00-00-11А (17-03-06-00-00-02А). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Вполне декабрь 2015 И
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Вполне частично декабрь 2017. И
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Не начато декабрь 2017 И
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Вполне декабрь 2017. И
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Вполне декабрь 2017 И
17-03-06-00-00-12А (17-03-06-00-00-02А). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Вполне декабрь 2017. И
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Вполне частично декабрь 2017 И

	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Не выполнено Д/з -
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено декабрь 2017г. Д/з
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено декабрь 2017 Д/з
17-03-06-00-00-15А. Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено декабрь 2017 Д/з -
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено частично декабрь 2017 Д/з
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Не выполнено Д/з
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено декабрь 2017 Д/з
17-03-06-00-00-16А (17-03-06-00-00-15А). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено декабрь 2017 Д/з
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Выполнено частично декабрь 2017 Д/з
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Не выполнено Д/з

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС	Втпослеско декабрь 2017 ИИ
НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)					
17-03-06-00-00-17A. Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Втпослеско декабрь 2017 ИИ
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Втпослеско декабрь 2017 ИИ
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Втпослеско декабрь 2017 ИИ
17-03-06-00-00-18A (17-03-06-00-00-17A). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Втпослеско декабрь 2017 ИИ
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Втпослеско декабрь 2017 ИИ
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Втпослеско декабрь 2017 ИИ
17-03-06-00-00-19A (17-03-06-00-00-17A). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Втпослеско декабрь 2017 ИИ
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Втпослеско декабрь 2017 ИИ

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	электрохимии МИС (НОЦ) НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Выполнено декабрь 2017
17-03-06-00-00-20A (17-03-06-00-00-17A). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Выполнено декабрь 2017
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Выполнено декабрь 2017
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Выполнено декабрь 2017
17-03-06-00-00-21A (17-03-06-00-00-17A). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Выполнено декабрь 2017
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Выполнено декабрь 2017
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Выполнено декабрь 2017
17-03-06-00-00-22A (17-03-06-00-00-17A). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Выполнено декабрь 2017
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Выполнено декабрь 2017
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Выполнено декабрь 2017

				электрохимии МИС (НОЦ)	
17-03-06-00-00-23A (17-03-06-00-00-17A). Инженер-технолог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Выполнено декабрь 2017 ИИ
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Выполнено декабрь 2017 ИИ
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Лаборатория литографии, химии и электрохимии МИС (НОЦ)	Выполнено декабрь 2017 ИИ
НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	
НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС					
17-03-03-00-00-01. Начальник участка вакуумных и плазменных процессов МИС	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	Выполнено декабрь 2017 ИИ -
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	Выполнено декабрь 2017 ИИ
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	Выполнено декабрь 2017 ИИ
17-03-03-00-00-02А. Инженер-технолог	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	Выполнено декабрь 2017 ИИ -
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	Выполнено декабрь 2017 ИИ

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ФГ</i>
17-03-03-00-00-03А (17-03-03-00-00-02А). Инженер-технолог	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ФГ</i>
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ФГ</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ФГ</i>
17-03-03-00-00-04А (17-03-03-00-00-02А). Инженер-технолог	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ФГ</i>
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ФГ</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ФГ</i>
17-03-03-00-00-05А (17-03-03-00-00-02А). Инженер-технолог	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ФГ</i>
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ФГ</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ФГ</i>

17-03-03-00-00-06A (17-03-03-00-00-02A). Инженер-технолог	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ФГ</i>
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ФГ</i>
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ФГ</i>
17-03-03-00-00-07A (17-03-03-00-00-02A). Инженер-технолог	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ФГ</i>
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ФГ</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ФГ</i>
17-03-03-00-00-08A (17-03-03-00-00-02A). Инженер-технолог	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ФГ</i>
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ФГ</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок вакуумных и плазменных процессов МИС	<i>Выполнено декабрь 2017 ФГ</i>
НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок выходного контроля МИС					

	нальные режимы труда и отдыха	трудового процесса		водственный отдел СВЧ МИС. Участок выходного контроля МИС	<i>Филип депо ОГ</i>
17-03-04-00-00-06А (17-03-04-00-00-04А). Инженер-технолог	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок выходного контроля МИС	<i>Филип депо ОГ</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок выходного контроля МИС	<i>Филип депо ОГ</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок выходного контроля МИС	<i>Филип депо ОГ</i>
17-03-04-00-00-07А (17-03-04-00-00-04А). Инженер-технолог	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок выходного контроля МИС	<i>Филип депо ОГ</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок выходного контроля МИС	<i>Филип депо ОГ</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок выходного контроля МИС	<i>Филип депо ОГ</i>
НПК «Микроэлектроника». Отдел ремонта и обслуживания оборудования					<i>Филип депо ОГ</i>
17-05-00-00-00-06. Инженер по ремонту	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Отдел ремонта и обслуживания оборудования	<i>Филип депо ОГ</i>
17-05-00-00-00-10. Наладчик технологического оборудования	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Отдел ремонта и обслуживания оборудования	<i>Филип депо ОГ</i>
НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок утонения и резки					
17-03-02-00-00-01. Начальник участка утонения и резки	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок утонения и резки	<i>Филип депо ОГ</i>
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	НПК «Микроэлектроника». Производственный отдел СВЧ МИС. Участок утонения и резки	<i>Филип депо ОГ</i>

	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Декабрь 2017	Завод радиоэлектронной аппаратуры. Цех сборочно-монтажный. Участок отмывки и подготовки	<i>Волошиненко 26.12.2017</i>
--	--	---	--------------	--	-----------------------------------

Дата составления: 19.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела ОТ и ОС
(должность)

Петров Ю.И.
(Ф.И.О.)

26.01.2017
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Уполномоченный представитель
трудового коллектива
(должность)

Серебряков Ю.А.
(Ф.И.О.)

26.01.2017
(дата)

Специалист по охране труда
2 категория
(должность)

Борисова И.А.
(Ф.И.О.)

26.01.2017
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

856
(№ в реестре экспертов)

Перова М.В.
(Ф.И.О.)

19.12.2016
(дата)